EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02153583

PUBLICATION DATE

13-06-90

APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER

06-12-88 63306849

APPLICANT: MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR: KITA HIDEKI;

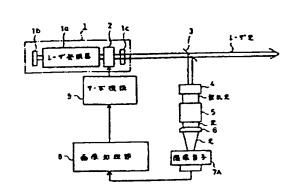
INT.CL.

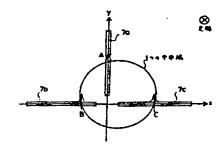
H01S 3/137

TITLE

CONTROLLER FOR STABILIZING

WAVELENGTH





ABSTRACT :

PURPOSE: To accurately know the center and the diameter of an interference fringe so as to control wavelength to keep it stable for a long period even if an optical axis deviates by a method wherein three linear image sensors two-dimensionally arranged are used.

CONSTITUTION: An optical means is provided with a beam splitter 3, a scattering plate 4, a Fabry-Perot etalon 5, and a convex lens 6. Linear image sensors 7a, 7b, and 7c of an image sensing element 7A are arranged on a plane which is vertical to an optical axis and separate from the lens 6, the long side of the sensor 7a lines along a y axis, and the long sides of the sensors 7b and 7c line in -x and +axis directions respectively. Concerning the position of the light intensity peak and the diameter of an interference fringe formed on the sensors 7a, 7b, and 7c, even if the center of the interference fringe circle is not located on the x axis, the diameter of the circle can be accurately obtained. A servo mechanism 9 controls a Fabry-Perot etalon 2 comparing the diameter of an interference fringe circle with an initially set value.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

平2-153583 ⑩ 公 開 特 許 公 報(A)

⑤Int.Cl.5

庁内整理番号 識別記号

❸公開 平成2年(1990)6月13日

H 01 S 3/137

7630-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 波長安定化制御装置

> ②特 頤 昭63-306849

昭63(1988)12月6日 ②出

⑫発

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

伊丹製作所内

三菱電機株式会社 勿出 願 人

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 曾我 道照 外4名 個代 理 人

1. 発明の名称

波長安定化制御装置

2. 特許請求の範囲

レーザ光の一部を散乱し分光して集光する光 学手段、上記集光された光の干渉絡を2次元的に **掛像する鐵像素子、上記2次元的に摄像された干** 渉縞の低を演算処理してその干渉縞の位置を求め る面像処理部、及び上記求めた干渉縞の位置に基 づいて上記レーザ光の波長を選択する波長選択素 子を制御するサーボ機構を備えたことを特徴とす る波長安定化制御装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、半導体製造プロセスにおけるリソ グラフィー(LSIのパターン露光)などの光源と して使用される、狭帯化(波長選択)されたエキシ マレーザのレーザ発振装置の波長安定化制御装置 に関するものである。

特に、2次元に配置された複数のリニアイメー

ジセンサによって、光の干渉縞(フリンジ)の直径 を正確に求めることができるので、光軸のズレを 容易に補正することができる等の長所を有するレ ーザ発掘装置の波長安定化制御装置に関するもの

[従来の技術]

従来例の構成を第4図及び第5図を参照しなが ら説明する。第4図は、例えば『 IEEE Journal Quantum Electrics, QE-14(1978) 17頁に示された従来の波長安定化制御装置を示す ブロック図であり、第5図は、従来の波長安定化 制御装置の摄像素子(7)を示す平面図である。

第4図において、従来の波長安定化制御装置は、 レーザ発掘装置(1)から出力されたレーザ光の光 軸上に設けられたピームスプリッター(3)と、こ のピームスプリッター(3)の直角方向の光粒上に 設けられた散乱板(4)と、この散乱板(4)の出口 餌に設けられたファブリペローエタロン(5)と、 このファブリペローエタロン(5)の出口側に設け られた凸レンズ(6)と、この凸レンズ(6)の透過

特開平2-153583(2)

側に設けられた摄像素子(7)と、この摄像素子(7)に接続された画像処理部(8)と、この画像処理部(8)に入力側が接続されかつファブリペローエタロン(2)に出力側が接続されたサーボ機構(9)とから構成されている。

なお、レーザ発振装置(1)は、レーザ発振器(1a)と、このレーザ発振器(1a)の両側に配置された全反射ミラー(1b)及び部分反射ミラー(出力ミラー)(1c)と、レーザ発振器(1a)と部分反射ミラー(1c)の間に配置された波長選択素子例えばファブリベローエタロン(2)とから構成されている。

第5図において、 機像素子(7)は、 1 次元のイメージセンサであるリニアイメージセンサ (7.)から構成されている。 このリニアイメージセンサ (7.)は長辺方向が x 軸方向に沿うように配置されている。

つぎに、上述した従来例の動作を第5図及び第6図を参照しながら説明する。第6図は、従来の 波長安定化制御装置により得られた干渉縞の強度 分布を示す波形図である。

第6図の実践で示すように、干渉締の強度分布が、画像処理部(8)の演算処理によって得られる。 干渉絡の1つの直径 Daは、

D=2 f $\theta=$ … ② $\{c,c,c\}$ $f: \Box U \times X$ $\{G\}$ と環像素子 $\{T\}$ との間の距離、 $\theta=\arccos(m-\lambda m/2 - n-d)\}$ から求めることができる。

したがって、第5 図及び第6 図の点線で示すように、干渉縞の光輪すなわち中心波長 A mがズレると、第5 図で示すように、求める直径が D mから D m* (D m* < D m)に変化し、正確な直径 D mが求められなくなる。

この直径 D m を表わす信号が、サーボ機構(9)にフィードバックされ、光共振器の長さすなわちファブリペローエタロン(2)のギャップがサーボ機構(9)によって制御調節される。すなわち、②式より、レーザ光の波長入mが長いと、干渉構の直径 D m が小さくなり、波長入m が短いと、直径 D m が大きくなる

従来の波長安定化制御装置は、上述したように

レーザ発掘装置(1)から出力されたレーザ光の 波長は、光共振器の長さを変えることによって、 すなわち、波長選択素子であるファブリベローエ タロン(2)のギャップを変えることによって選択 することができる。

まず、レーザ発振装置(1)から出力されたレーザ光の一部が、ビームスプリッター(3)によって 取り出され、飲乱板(4)によって散乱されて、ファブリペローエタロン(5)によって分光される。

このファブリペローエタロン(5)を透過することができる光の中心波長入mの条件は、

 $\lambda_B = (2 \text{ n d cos} \theta \text{ m}) / \text{m} \cdots \text{D}$ $\{\text{ただし、n:} \text{ファブリペローエタロン}(2) \text{のギャップ内の屈折率、d:} \text{ファブリペローエタロン}(2) \text{のギャップ、} \theta \text{ m:} \text{ファブリペローエタロン}(2) \text{に対する入射角、n:} 任意の整数 <math>\}$ である。

上記条件式①を満たす波長の光だけが、光軸に 垂直な面上に、同心状の干渉縞を発生することに なる。この干渉縞は、凸レンズ(6)によって集光 されて、摄像業子(7)上に導かれる。

1 次元のリニアイメージセンサを使用し、位和検 波を利用した制御を行っている。

[発明が解決しようとする課題]

上述したような従来の波長安定化制御装置では、 遠像素子として1次元のイメージセンサを使用し ているので、操像素子を干渉縞の光軸上に正確に 配置するように質節しなければならないという同 額点があった。

また、熱や振動などにより最像素子と干渉縞の 光軸がズレでも、補正をすることができないという問題点があった。

この発明は、上述した問題点を解決するためになされたもので、提像案子を干渉橋の光軸上に配置するように調節することが容易になり、機像案子と干渉橋の光軸のズレを補正することができる被長安定化制御装置を得ることを目的とする。 [類題を解決するための手段]

この発明に係る波長安定化制御装置は、以下に 述べるような手段を備えたものである。

(i). レーザ光の一部を散乱し分光して集光す

る光学手段。

(ii). 上記 無光された光の干渉癖を 2 次元的に 遺像する 級像 呆子。

(iii). 上記 2 次元的に退像された干渉額の像を 演算処理してその干渉網の位置を求める面像処理 部。

(iv). 上記求めた干渉絡の位置に基づいて上記 レーザ光の波長を選択する波長選択案子を制御するサーボ模构。

[作用]

この発明においては、提像弟子によって、集光された光の干渉箱が2次元的に最像される。

つづいて、画像処理部によって、上記 2 次元的 に畳優された干渉縞の像が清算処理されて、その 干渉絡の位置が求められる。

そして、サーボ級和によって、上記求めた干渉 橋の位記に基づいて、レーザ光の波長を選択する 波長選択案子が制御される。

2つの突絶例、すなわち第1実施例及び第2爽

配冠され、リニアイメージセンサ (7b)及び (7c)は 同様に長辺方向がそれぞれ-x Gt 及び + x Ct 方向に 沿うように配置されている。

つぎに、上述した第1実施例の動作を第2図を 参照しながら説明する。

第2図で示すように、1つの干渉縞が3つのリニアイメージセンサ(7a)、(7b)及び(7e)上につくる光の強度のピーク位置をA(0.y1)、B(x1.0)、C(x1.0)とすると、この干渉縞の中心(a.b)は、

 $(a,b) = ((x_2 + x_3)/2, (y_1^2 + x_1x_3)/2y_1)$ と表され、また直径 D は、

 $D = \int \{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_1^2)\}/y_1$ と表される。

したがって、干渉協の円の中心がx 始上にない場合でも、その直径を正確に知ることができる。サーボ収抑(9)は、上述した直径Dと、初期に設定した値とを比吸してファブリベローエタロン(2)を制御する。

上述したこの発明の第1 実施例は、2 次元的に 配置された3 つのリニアイメージセンサ(7a) 施例について説明する.

最初に、第1 契範例の构成を第1 図及び第2 図を参照しながら説明する。第1 図は、この発明の第1 突範例を示すブロック図であり、摂像名子(7A)以外は上記従来装置のものと全く同一である。また、第2 図は、この発明の第1 突範例の損傷案子(7A)を示す平面図である。

第1図において、この発明の第1実施例は、上述した従来装置のものと全く同一のものと、凸レンズ(6)の遊過個に設けられた摄像架子(7A)とから構成されている。

ここで、この発明の光学手段は、ビームスアリックー(3)と、散乱板(4)と、ファブリペローエタロン(5)と、凸レンズ(6)とから和成されている。第2図において、級優条子(7A)は、3つのリニアイメージセンサ(7a)、(7b)及び(7c)から和成されている。これらのリニアイメージセンサ(7a)、(7b)及び(7c)は、凸レンズ(6)から距離(f)だけ解れ光味に垂直な面内に配置され、リニアイメージセンサ(7a)は長辺方向がy Cは方向に沿うように

(7b)及び(7c)を使用したので、光열がズレでも、 干渉橋の中心及び直径を求めることができるので、 波長を長時間安定に斜切することができる。

また、光蚀ズレや面おれを相正できるので、 優像名子であるリニアイメージセンサ (7a)、 (7b)及び (7c)の取り付け精度の許容範囲が大きくなり、工作が容易になる他、部品加工が安価で済む。

第2番目に、この発明の第2実施例の构成及び 動作を第3図を参照しながら説明する。第3図は、 この発明の第2実施例の撥像呆子(78)を示す平面 図である。

この発明の第2実施例は、上述した第1実施例のうち提倡案子 (7A)の代わりに、返復案子 (7B)から構成されている。

第3図において、協像業子(7B)は、6つのリニアイメージセンサ(7d)、(7e)、(7f)、(7g)、(7h)及び(7i)から相成されている。これらのリニアイメージセンサ(7d)、(7e)、(7f)、(7g)、(7h)及び(7i)は、凸レンズ(6)から距離(f)だけ離れた面内に配置され、リニアイメージセンサ(7d)は長辺

特開平2-153583(4)

方向が + x 触方向に沿うように配置され、他のリニアイメージセンサ (7 e)、 (7 f)、 (7 g)、 (7 h)及び (7 i)は、リニアイメージセンサ (7 d)を基点にして同一面内に60度毎に配置されている。

したがって、干渉舗の位配に関するデータが6 点得られるならば、センサ面が光味に対して垂直 でない場合でも光強ズレや面ぶれを補正できる。

なお、上記第1及び第2実施例では、干渉級の 位記が所定の半径(r)以内にあることを条件にし て、光磁位置に関する容報を出すこともできる。

また、上記実施例では 1 次元のリニアイメージセンサを複数配置して 2 次元の超像案子を构成したが、例えば C C D 等の 2 次元の极像案子を使用しても所期の目的を達成し得ることはいうまでもない

[発明の効果]

この発明は、以上説明したとおり、レーザ光の 一部を散乱し分光して集光する光学手段と、上記 集光された光の干渉綿を2次元的に協像する過像 呆子と、上記2次元的に協像された干渉絹の像を

- (3) … ビームスプリッター、
- (4) … 散乱板、
- (5) … ファブリベローエタロン、
- (6) … 凸レンズ、
- (7A) … 投资杂子、
- (8) … 酉僕処理部、
- (9) … サーボ股相である。

なお、各図中、同一符号は同一、又は相当部分 を示す。

代理人 曾我 道照 .



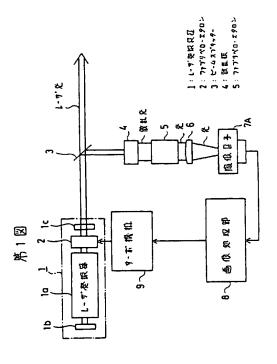
海算処理してその下沙縞の位置を求める兩個処理部と、上記求めた干沙縞の位置に基づいて上記レーザ光の波長を選択する波長選択案子を制御するサーボ級相とを備えたので、透像案子を干渉縞の光油上に配置するように調節することが容易になり、過像案子と干渉縞の光油のズレを補正することができるという効果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

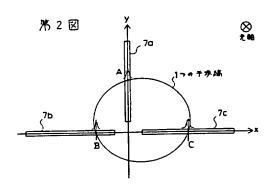
第1 図はこの発明の第1 実施例を示すブロック図、第2 図はこの発明の第1 実施例の提係案子を示す平面図、第3 図はこの発明の第2 実施例の提係案子を示す平面図、第4 図は従来の波長安定化制御装置を示すブロック図、第5 図は従来の波長安定化制御装置の設長安定化制御装置により得られた干渉納の強度分布を示す波形図である。

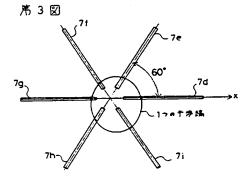
図において、

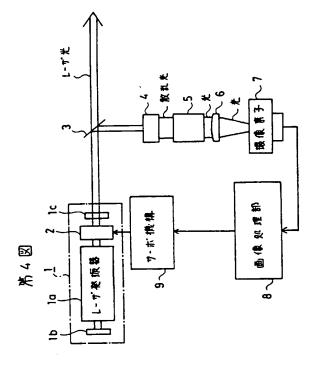
- (1) … レーザ発振装置、
- (2) … ファブリペローエタロン (波長選択案子)、

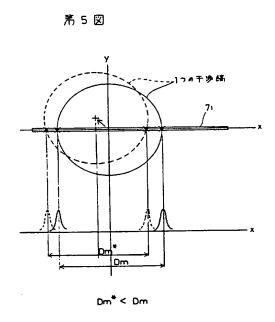


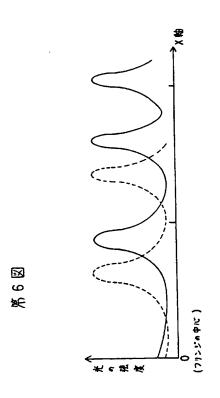
特開平2-153583 (5)











THIS PAGE BLANK (USPTO)